



Synthesis and characterization of titanium silicate-2

F. Salehirad¹, H.R. Aghabozorg^{1,2}, M. Manoochehri³, H. Aghabozorg^{2,4}

1- Research Institute of Petroleum Industry, Tehran.

E-Mail: Salehirad@ripi.ir

2- Islamic Azad University North Tehran Branch.

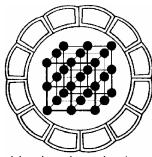
3- Islamic Azad University Central Tehran Branch.

4- Teacher Training University of Tehran.

(received: 5/10/2002, received in revised form: 10/6/2003)

Abstract: Titanium silicate-2 (TS-2) is synthesized in the presence of different amounts of methylamine. The as-synthesized samples were characterized using IR, DRS UV and SEM techniques. The effect of hydrogen fluoride and methylamine on the synthesis is studied. Results showed that the TS-2 crystallinity and titanium content in the framework increase with addition of both hydrogen fluoride and methylamine to the gel mixture, respectively. It seems that the methylamine plays an important role to promote formation of Si-O-Ti oligomeric species. But, hydrogen fluoride improves the crystallinity of the product via increasing the solubilities of the oligomers in the gel.

Keywords: *Titanium silicate-2, TS-2, Synthesis, Characterization.*



سنتر و شناسایی تیتانیم سیلیکات-2

فتح الله صالحی راد¹، حمید رضا آقا بزرگ²، محبوبه منوچهری³،
 حسین آقا بزرگ⁴

1- تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 4163-18745.

پست الکترونیکی: Salehirad@ripi.ir

2- دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.

3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

4- تهران، دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم.

(دریافت مقاله 1381/8/14 ، دریافت نسخه نهایی 20/3/1382)

چکیده: در این کار پژوهشی تیتانیم سیلیکات - 2، یک بار بدون استفاده از متیل آمین و باز دیگر با به کارگیری مقدارهای متفاوتی از متیل آمین تهیه، و سپس اثر هیدروژن فلورید در سنتر نمونه‌ها بررسی شد. الگوی پراش پرتو X، طیفهای IR، DRS UV، و تصویرهای SEM نمونه‌های تهیه شده، با نمونه مرجع TS-2 مقایسه شدند. نتیجه‌های به دست آمده نشان می‌دهند که افزایش هیدروژن فلورید و متیل آمین در ژل اولیه، به ترتیب موجب افزایش بلوری شدن و میزان تیتانیم در فراورده می‌شود. به نظر می‌رسد که متیل آمین نقش مهمی در تشکیل گونه‌های الیگومری Si-O-Ti در نفوذ تیتانیم به شبکه، ایفا می‌کند. اما هیدروژن فلورید از طریق افزایش حلalیت این گونه‌ها، میزان بلوری شدن را افزایش می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: تیتانیم سیلیکات-2، TS-2، سنتر، شناسایی.

مقدمه

غربالهای مولکولی از نوع تیتانیم سیلیکات در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به عنوان معروفترین غربالهای مولکولی حاوی تیتانیم می‌توان از تیتانیم سیلیکات-1 (TS-1) و تیتانیم سیلیکات-2 (TS-2) نام برد که در آنها یونهای تیتانیم به ترتیب در شبکه‌های MFI (مشابه ZSM-11) و MEL (مشابه ZSM-5) قرار گرفته‌اند. ساختار لایه‌ها، نوع و ابعاد کانال‌ها در TS-1 و TS-2 به طور کامل با ساختار ZSM-5 و ZSM-11 مطابقت دارد. تنها وجه تمايز آنها در این است که در TS-1 تمامی یونهای آلومینیم شبکه با یون تیتانیم جایگزین شده است. به دلیل مکانهای ویژه تیتانیم در این ترکیبها، تیتانیم سیلیکات‌ها فعالیت کاتالیستی و گزینش‌پذیری بسیار خوبی در واکنشهای اکسایشی از خود نشان می‌دهند. این امر موجب توجه ویژه به سنتر این ترکیبها به روشهای گوناگون شده است [1].

در سنتر معمولی TS-1 و TS-2، از تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) به عنوان منبع تامین Si، تیتانیم تترا بوتوکسید (TBOT) به عنوان منبع تامین Ti و تترا آکیل آمونیوم هیدروکسید به عنوان قالب‌گیر آلی استفاده می‌شود. از تترا آکیل آمونیوم هیدروکسید، افرون بر نقش قالب‌گیر، به منظور ایجاد محیط بازی جهت آبکافت تترا اتیل اورتو سیلیکات استفاده شده است [2]، زیرا TEOS تنها به وسیله باز قوی آبکافت می‌شود. برای این منظور از هیدروکسید فلزهای قلیایی مانند NaOH و یا KOH نمی‌توان استفاده کرد، زیرا افزودن فلزهای قلیایی باعث تشکیل گونه‌های Ti-O-Na و یا Ti-O-K می‌شود که از نفوذ تیتانیم به شبکه جلوگیری می‌کنند [3]. پس از سنتر تیتانیم سیلیکات-1 برای نخستین بار در سال 1983 Taramasso [4]، تلاش‌های زیادی به منظور تهیه این ترکیبها با استفاده از مواد ارزان‌تر صورت گرفته است. در این کار پژوهشی امکان استفاده از مخلوط TBAOH و متیل آمین در سنتر TS-2، و همچنین اثر استفاده از هیدروژن فلورورید در ترکیب ژل اولیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مواد و روشها

(الف) مواد و دستگاهها

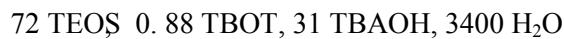
مواد مورد استفاده در این کار پژوهشی تترا اتیل اورتو سیلیکات، تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید (20٪)، تیتانیم بوتوکسید، هیدروژن فلورورید (40٪) و متیل آمین (40٪) هستند که تمام آنها ساخت شرکت مرک (Merck) اند.

مطالعات پراش پرتو X به وسیله دستگاه SEIFERT XRD 3003 صورت گرفت. دستگاه IR از نوع BOMEM MB100 و نمونه‌های به کار گرفته شده به صورت قرص KBr بودند.

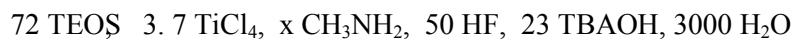
دستگاه Vis - UV از نوع CARRY 500 بود. عنصرسنجی با دستگاه XRF از نوع OXFORD ED 2000 انجام شد.

ب) روشها

طرز تهیه نمونه استاندارد (نمونه 1): TS-2 با استفاده از مخلوط ژلی شامل تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS)، تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید (TBAOH) و تیتانیم بوتوكسید (TBOT) در یک اتوکلاو در K 443 و به مدت 4 روز مطابق روش گزارش شده توسط S. Reddy و همکارانش تهیه شد [4]. مخلوط ژل استفاده شده برای تهیه این نمونه دارای ترکیب مولی زیر بود:



طرز تهیه نمونه‌های 2، 3 و 4: در سنتز این نمونه‌ها، تترا اتیل اورتو سیلیکات به محلولی شامل TBAOH و متیل آمین افزوده شد. این مخلوط را در دمای اتاق به مدت یک ساعت همزدیم، و سپس مقدار محاسبه شده‌ای از تیتانیم کلرید حل شده در 2 میلی لیتر ایزوپروپیل الکل را قطره قطره و با همزدن شدید به آن افزودیم. با افزودن هیدروژن فلوئورید به عنوان عامل کمپلکس دهنده به مخلوط، در نهایت مقدار معینی آب دو بار تقطیر شده به آن اضافه کردیم. مخلوط را پیش از ریختن در فلاسک تفلونی، به مدت 2 ساعت در دمای K 353 همزده و سپس در یک اتوکلاو با دمای K 443 به مدت 4 روز قرار داده شد. ترکیب مولی ژل به صورت زیر بوده است:



(در نمونه 2 x = 320 و در نمونه 3 x = 160 و در نمونه 4 x = 80 داده شده‌اند).

طرز تهیه نمونه 5 و 7: به مخلوطی از تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید، تترا اتیل اورتو سیلیکات (TEOS) و هیدروژن فلوئورید که تا دمای ${}^{\circ}\text{C}$ 5 سرد شده بود، سیلیکون تترا کلرید و سپس تیتانیم تترا کلرید افزوده شدند. این مخلوط را به مدت 1 تا 2 ساعت در دمای اتاق همزده و سپس متیل آمین و مقدار لازم آب دو بار تقطیر شده را به آن اضافه کردیم و درون یک اتوکلاو در دمای K 443 به مدت 7 روز قرار دادیم. ترکیب مولی ژل استفاده شده برای تهیه نمونه‌ها به صورت زیر بوده است:



(در نمونه 5 x = 50 و در نمونه 6 x = 25 و در نمونه 7 x = 0 داده شده‌اند).

رسوب حاصل از سه روش مختلف، صاف و با آب مقطر شسته شد. این رسوب در K 373 به مدت 6 تا 8 ساعت خشک و سپس در K 823 به مدت 16 ساعت تکلیس شد. جدول 1 نسبت مولی ژل اولیه نمونه‌های سنتزی را نشان می‌دهد.

جدول 1 نسبت مولی مواد در ژل اولیه در نمونه های سنتری

نمونه	H ₂ O	CH ₃ NH ₂	HF	TBAOH	TiCl ₄	TBOT	SiCl ₄	TEOS	زمان(روز)	TEOS
1	3400	---	---	31	---	0.88	---	---	72	4
2	3000	320	50	23	3.7	---	---	---	72	4
3	3000	160	50	23	3.7	---	---	---	72	4
4	3000	80	50	23	3.7	---	---	---	72	4
5	3000	320	50	23	3.7	---	---	36	36	7
6	3000	320	25	23	3.7	---	---	36	36	7
7	3000	320	---	23	3.7	---	---	36	36	7

بحث و برداشت

الگوهای پراش پرتو X نمونه های 1 تا 5 با الگوی پراش پرتو X ساختار MEL مطابقت کامل دارد [5]. ولی در الگوهای پراش پرتو X نمونه های 6 و 7 قله های سرشتی ساختار MEL (2θ = 7.93, 14.8, 8.81, 23.94, 23.13) در حال پیدا شدن (شکل 1). نتیجه تجزیه عنصرسنجی با XRF در جدول 2 آورده شده است. چنانکه مشاهده می شود روند افزایش نسبت Si/Ti برای نمونه های 1 تا 5 به صورت زیر است:

$$\text{نمونه } 1 < \text{نمونه } 2 < \text{نمونه } 3 < \text{نمونه } 4 < \text{نمونه } 5$$

به این ترتیب، نمونه 1 بیشترین مقدار تیتانیم و نمونه 4 کمترین مقدار تیتانیم را دارد. این امر به دلیل استفاده از منابع متفاوت تیتانیم و مقادیر متفاوت مدل آمین در روش های سنتری است. در نتیجه افزایش مقدار مدل آمین و استفاده از تیتانیم بو توکسید منجر به مقدار بیشتر تیتانیم در شبکه شده است.

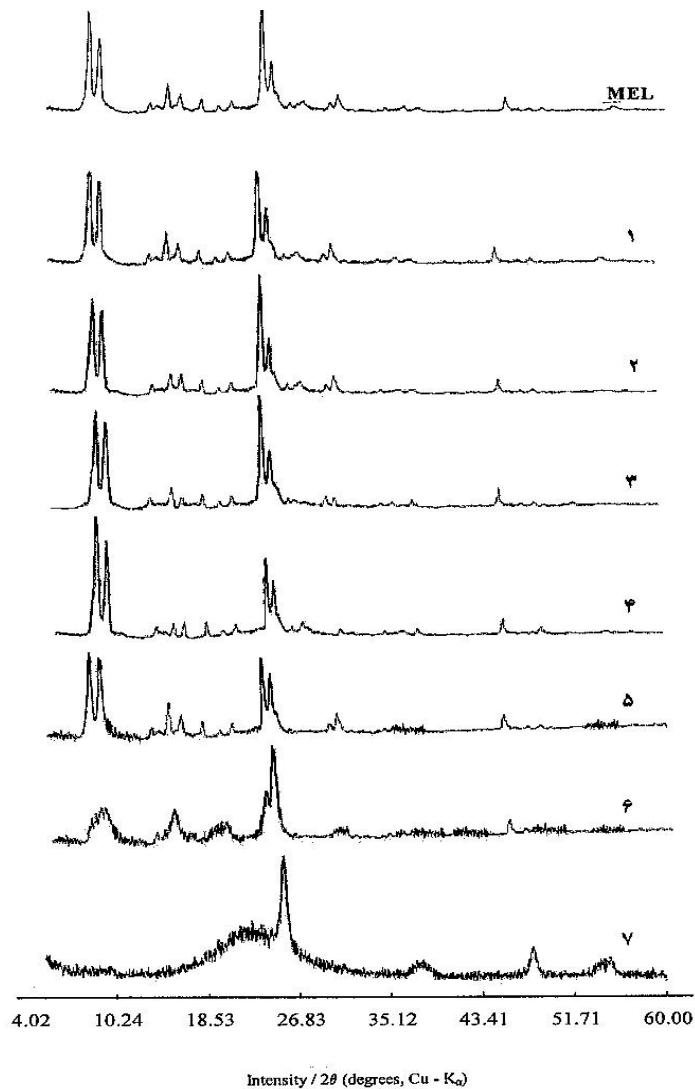
در طیف DRS UV Vis نمونه های سنتری 1 تا 5 نوار جذبی در ناحیه 214 nm مشاهده می شود (شکل 2). این نوار به انتقال بار اکسیژن به مدارهای خالی (IV) Ti در حالت چهاروجهی نسبت داده می شود [5]. فقدان نوار جذبی در ناحیه های دیگر حاکی از عدم وجود تیتانیم خارج از شبکه در ساختار بلور است. روند کاهش شدت نوار جذبی در طیف UV DRS برای نمونه های 1 تا 5 به صورت زیر است:

$$\text{نمونه } 1 < \text{نمونه } 2 < \text{نمونه } 3 < \text{نمونه } 4$$

این ترتیب با توجه به نسبت Si/Ti حاصل از نتایج XRF، به طور کامل با روند کاهش مقدار تیتانیم داخل شبکه مطابقت دارد.

جدول 2 نسبت Si/Ti در فراورده‌ها.

5	4	3	2	1	نمونه
58,67	159,08	62,49	47,83	41,23	Si/ Ti

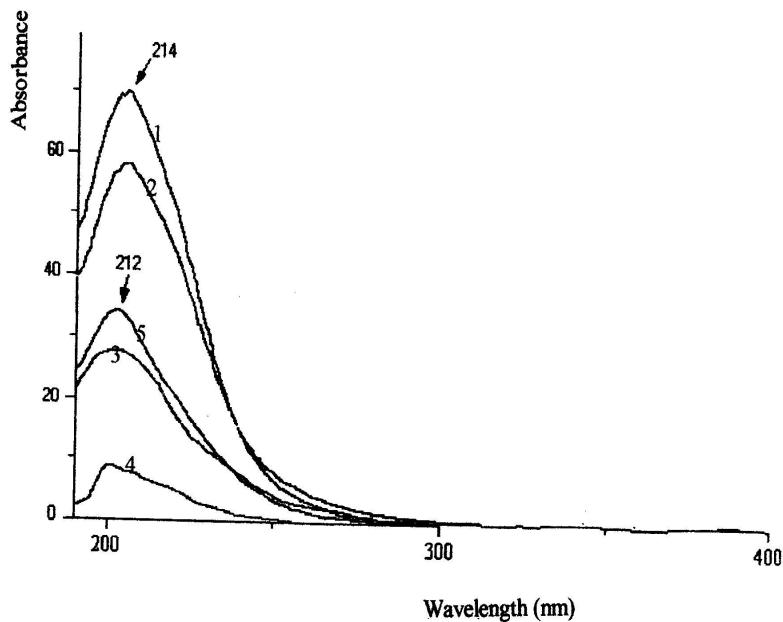
Intensity / 2θ (degrees, Cu - K α)

شکل 1 الگوهای پراش پرتو-X ساختار MEL و نمونه های 1 تا 7

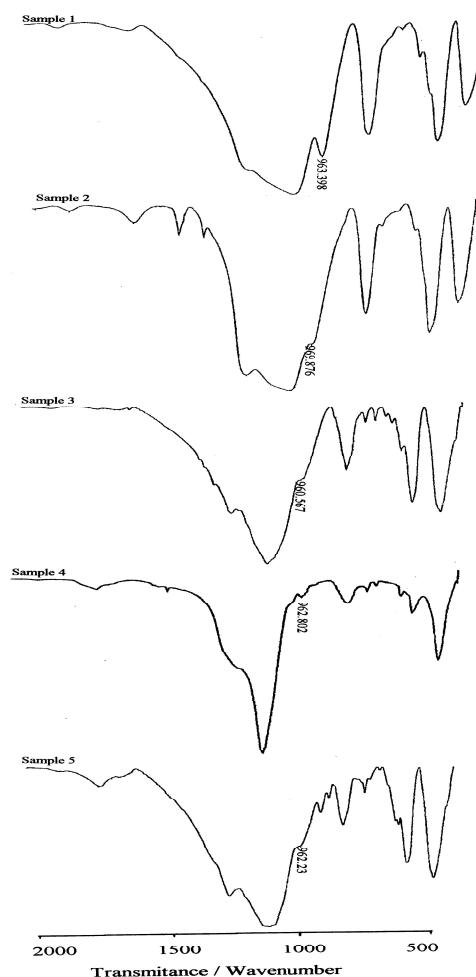
در طیف زیر قرمز نمونه های 1 تا 5 نوار جذبی در گستره $960\text{-}969 \text{ cm}^{-1}$ به ارتعاش کششی واحدهای $[\text{SiO}_4]$ متصل به یونهای Ti^{4+} ($\text{O}_3\text{Si-O-TiO}_3$) مربوط می شود (شکل 3) [4]. شدت این نوار با افزایش مقدار Ti درون شبکه افزایش می یابد. چنانکه شکل نشان می دهد، شدت نوار جذبی گستره $960\text{-}969 \text{ cm}^{-1}$ در نمونه 1 که مقدار تیتانیم شبکه آن بیش از نمونه های دیگر است، بیشتر است. بنابراین، وجود نوار جذبی در این ناحیه دلالت بر آن دارد که تیتانیم وارد شبکه شده است. ترتیب کاهش شدت نوار جذبی سرشی $(\text{O}_3\text{Si-O-TiO}_3)$ در طیف زیر قرمز نمونه های 1 تا 5 به صورت زیر است:

نمونه 4 > نمونه 3 > نمونه 5 > نمونه 2 > نمونه 1

روندهای کاهش به طور کامل با روند کاهش مقدار تیتانیم درون شبکه با استفاده از نتیجه های XRF و نیز نتیجه های حاصل از طیف UV DRS، مطابقت کامل دارد. تصویرهای SEM نمونه های 1، 2 و 5 در شکل 4 آورده شده اند. نمونه 1 که با استفاده از TBOT به عنوان منبع Ti و قالب گیر TBAOH تهیه شده است، دارای بلورهای بسیار ریزی است. در صورتی که در نمونه های دیگر با استفاده از TiCl_4 به عنوان منبع Ti و مخلوطی از TBAOH و متیل آمین دانه های بلوری بزرگتر می شوند. با استفاده از دو منبع Si ، دانه های بلوری باز هم درشت تر شده، بلورهایی با اندازه $20\times 20 \mu\text{m}$ حاصل می شوند.



شکل 2 طیفهای DRS UV نمونه‌های ۱ تا ۵

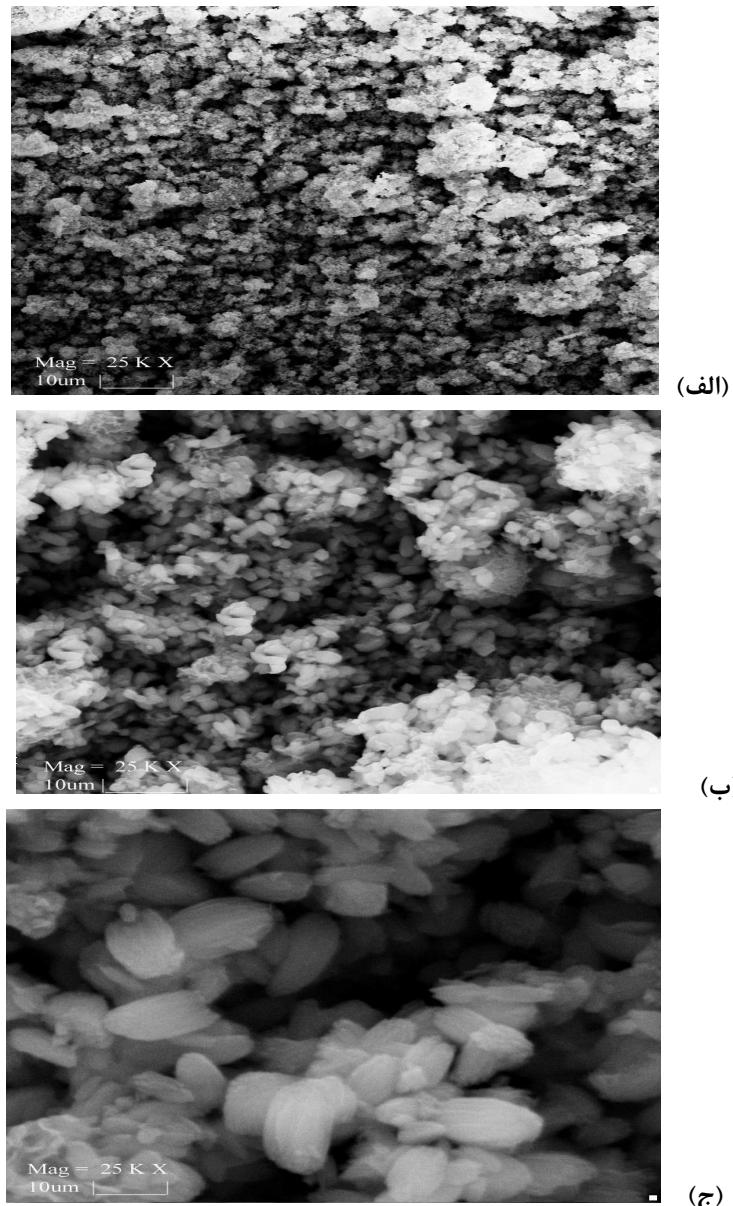


شکل 3 طیفهای IR نمونه‌های 1 تا 5

بررسی اثر متیل آمین و هیدروژن فلورید در سنتر TS-2

به منظور بررسی اثر متیل آمین در سنتر 2 TS، مقدارهای متفاوتی از متیل آمین در سنتر نمونه‌های 2، 3 و 4 استفاده شد. نمونه 4 که مقدار متیل آمین آن $1/4$ برابر نمونه 2 بود، نوار ناحیه 960 cm^{-1} در IR را بخوبی نشان نمی‌دهد، و مطابق نتیجه‌های به دست آمده از XRF نشانگر افزایش مقدار Ti موجود در این نمونه بسیار کم است. در نمونه 3 که مقدار متیل آمین آن 2 برابر نمونه 4 بود، شدت نوار جذبی ناحیه 960 cm^{-1} افزایش یافته است که نشانگر افزایش مقدار تیتانیم موجود در شبکه است. این نتیجه‌ها نشان می‌دهد که چنانچه مقدار متیل آمین در ژل اولیه به مقدار مناسب نباشد، ورود Ti به شبکه زئولیت به سختی صورت می‌گیرد. به نظر

می‌رسد که متیل آمین نقش مهمی در تشکیل گونه‌های الیگومری Si-O-Ti برای وارد شدن تیتانیم به شبکه، ایفا می‌کند [7].



شکل 4 تصویرهای SEM نمونه‌های 1(الف)، 2(ب) و 5(ج)

به منظور بررسی اثر هیدروژن فلورید بر سنتر TS-2، در نمونه شماره 6 مقدار هیدروژن فلورید به نصف مقدار آن در نمونه شماره 5 کاهش داده شد، و در سنتر نمونه 7 از هیدروژن فلورید استفاده نشد. بررسی الگوهای پراش پرتو X این سه نمونه، حاکی از آن است که در نمونه 7 حتی پس از گذشت 7 روز از زمان واکنش، هنوز قله‌های سرشتی ساختار MEL مشاهده نشده است. اما در نمونه 6، قله‌هایی در ناحیه‌های مورد انتظار برای ساختار MEL دیده شده‌اند. بنابر گزارش‌های موجود، یون فلورید حلالیت گونه‌های Si و Ti را افزایش می‌دهد و در نتیجه موجب افزایش سرعت بلوری شدن تیتانیم سیلیکات می‌شود [7].

مراجع

- [1] Grieneisen J.L., Kessler H., Fache E., Govic A.M., Microporous and Mesoporous Materials, **37** (2000) 379.
- [2] Zhou J., Wang X., Chinese J. Chem., **18** (2000) 42.
- [3] Khouw C.B., Davis M.E., J. Catal., **151** (1995) 77.
- [4] Shudhakar Reddy J., Sivasanker S., Ratnasamy P., J. Mol. Catal., **69** (1991) 383.
- [5] Shudhakar Reddy J., Kumar R., J. Catal., **130** (1991) 440.
- [6] Deo G., Turek A.M., Wachs I.E., Huybrechts D.R.C., Jacobs P.A., Zeolites **13** (1993) 365.
- [7] Shibata M., Gabelica Z., Zeolites **19** (1997) 246.